

水素水装置
ノムレクソンH₂



用途:微粒子除去

高濃度オゾン水装置
ノムレクソンO₃



用途:レジスト剥離

NEW 炭酸水装置
スーパーバブラーWAC-PV



用途:帯電防止



野村マイクロ・サイエンス株式会社

本社 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田2-9-10

<https://www.nomura-nms.co.jp>

TEL.046-228-3946(代) FAX.046-227-5990